DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2002 Thomson Derwent. All rts. reserv.

007406604

WPI Acc No: 1988-040539/ 198806

XRAM Acc No: C88-018327

Transparent electroconductive film mfr. - from polycrystalline material of indium oxide and silica

Patent Assignee: TDK CORP (DENK)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date JP 63000456 19880105 JP 86142966 Α 19860620 198806 B A JP 95084651 B2 19950913 JP 86142966 19860620 199541

Priority Applications (No Type Date): JP 86142966 A 19860620

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 63000456 A 16

JP 95084651 B2 5 C23C-014/24 Based on patent JP 63000456

Abstract (Basic): JP 63000456 A

A polycrystalline metal oxide material of In203 and SiO2 is placed together with a substrate within a vacuum vessel and heated, so that the material is evaporated to the substrate at the rate of 15-30 Angstrom/sec to form a of uneven surface having (111) axes of more than half crystal grains oriented substantially in vertical direction to the surface.

				· · · · ·
			·	
		·		

⑩日本園特許庁(JP)

①特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭63-456

(i) Int Cl. 4 C 23 C 14/24 識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和63年(1988)1月5日

8520-4K

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

②発明の名称 透明薄電膜およびその製造方法

②特 願 昭61-142966

愛出 顧 昭61(1986)6月20日

砂発 明 者 戸 沢 和 夫

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケィ株

式会社内

⑪出 願 人 ティーディーケィ株式

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

会社

30代 理 人 弁理士 杉村 暁秀 外1名

明 稲 薩

1. 発明の名称 週明導電蓋およびその製造方 症

2. 特許請求の範盤

- 1. 基板上に堆積形成した多結晶金属酸化物より成る透明導電纜において、膜裏通が結構粒による凹凸構造を有しかつ半数以上の結晶粒の < 1111 > 軸が基板裏面に対し垂直な方向にほぼ配向していることを特徴とする透明導位膜。
- 2. 前記多結島金鳳酸化膜が [n z O s と S n O z との混合物より成ることを特徴とする特許額次の範囲第1項記載の週明排電膜。
- 3. 膜表面が金属酸化物の枯息粒による凹凸構造を有しかつ半数以上の結晶粒の < 1111 > 帕が延板表面にほぼ垂直な方向に配向している透明準電膜を形成するに当り、競板および金属酸化物材料を真空容器内に入れ、金属酸化物材料を加熱して15~30 A / 秒の蒸着速度で登板上に蒸費することを特徴とする透明準電

膜の形成方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は透明準定膜およびその製造方法、特に太陽電池の透明電極として用いるのに好適な透明準電膜およびその製造方法に関するものである。(従来の技術)

上述した従来の透明導指線の表面は、< 110>

帕方向に配向した結晶粒より形成されており、 (100) 面が器板表面に平行となっている結晶粒が多数存在している。したがって多くの入射光はそのまま多頭反射されることなく反射されるので 反射損失の低減効果が十分ではなく、透過率が低い欠点があった。

本発明の目的は上述した欠点を除去し、多種反射によって反射損失を十分に軽減することができる透明導電製およびその製造方法を提供しようとするものである。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、基板上に堆積形成した多結晶金属酸化物より成る透明導電膜において、膜裏面が粘晶粒による凹凸構造を有しかつ半数以上の結晶粒の< 111> 軸が整板表面に対し垂直な方向にほほ配向していることを特徴とするものである。

さらに木発明は、製養菌が金属酸化物の結晶粒による凹凸構造を有しかつ半数以上の結晶粒の < 111> 軸が基板姿面にほぼ垂資な方向に配向している透射導電段を形成するに当り、基板および金

また本発明の製造方法のように顕著速度を15~30入/秒とすることにより、半数以上の結晶粒にそのく 111>輪が基板表面に対して重直な方向に配切することになり、透過率の高い透明準電機砂に表することにより70~80%以上の結晶粒は、そのく111>輪が基板表面に対して垂直な方向に取りといるようになり、透過率の改善効果は特に顕著となることを確めた。

(実施例)

風骸化物材料を真空容器内に入れ、金属酸化物材料を加熱して15~30Å/炒の蒸篭速度で築板上に 蒸篭することを特徴とするものである。

(作用)

本発明の透明導電機においては、金融酸化物の 柱状結晶粒は、そのく 1111 > 軸が基板表面に対対 なのく 222)面が基板と平行となっている。した の (222) 面が基板と平行となっている。して 近明事電機の表面の凹凸構造は第1回がが に示すように三角錐状となり、 に示すように三角錐状となり、 でわってを 動力の中で多重反射を もことになる。 がいってといるの がいって がいった がい がいった はいった はいった はい はい はい に

これに対し、従来の透明導種数では第1図(b)に示すように結晶粒はその < 110 > 軸が基板表面に垂直な方向に配知されているため、(100)面が基板と平行となっている。したがって多重反射される光線は少なく、反射による損失が多いため、透過率は小さいものである。

第2図(a)は上述したようにして形成した本 発明の近明爆電際の走変形質子類微鏡による 20,000倍の顕微鏡写真を示すもので三角形状の柱 状結晶粒が多数形成されていることがわかる。ま

ITO膜の比低抗と同等である。

特開昭63-456(4)

第1回(a)および(b)は本発明の透明均電 酸と従来の透明導電機の表面の凹凸構造を模式的 に示す断面図、

第2図(a)および(b)は本発明による透明 連電膜と従来の透明導電膜の顕微鏡写真、

第3図は本発明による透明準電膜のX韓回折ピークの相対弧度比を示すグラフ。

第4回は本発明による透明準滑膜を有する太陽 電池の一例の構造を示す断面図、

第5 図は本発明による透明導電膜と従来の透明 導電膜の分光反射率を示すグラフ、

第6因は本発明による透明準常膜と従来の透明 連電膜を異える太陽電池の I -V 特性を示すグラフ、

第7回は木発明による透明導徴数を有する太陽 電池の他の実施例の構成を示す断面図である。

1… ガラス基板

2… 透明導電膜

3…アモルフアス・シリコン膜

4…金属電極膜

11…0 型シリコンウェファ

•

ィーディーケイ株式会社

12 … n * 型シリコン層 13 … 透明導電膜

代理人介理士 杉 村 暁 秀

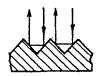
符許出願人

冏 弁理士 杉 村 寅 作

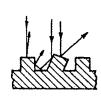


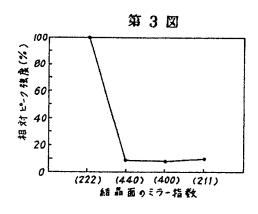
第1図

(a)

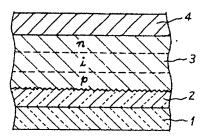


(þ)





第 4 図



特開昭63-456(3)

た、第2図(b))は従来の凹凸構造を有する透明 専電膜の類微鏡写真を示すもので、四角形状の包 、四角形状のので、四角形状ののに 、四角形状のので、四角形状ののに 、たちの白斑での枠の長さは1 4 m である。この従来の透明導温膜は(100)面が透板表面と平行に 配勾しているのに対し、本発明の透明導電膜には (222)面が透板表面と平行、すなわちく 111 > 輸が整板要面に対して垂病になるように配勾している。

このことをさらに確認すめために本発明の透明 専電機の原子面(222)、(440)、(400)お よび(211)によるX線回折ピークの相対強度比 を求めた結果を第3回に示す。このグラフから明 らかなように本発明の透明導電膜では(222)面 が基板表面と平行になっており、< 111> 軸が基 板表面と垂直となるように著しく配勾しているこ とがわかる。

第4回は本発明の透明準確膜を負える太陽電池 の一例の構成を示す断面圏であり、ガラス基板 1

第4図に示した太照短池のA・M(Aiг
Mass) 1.5(100mW/d)でのL - V 特性を第6回の曲線Aで示す。また、第6回の曲線Bは従来の凹凸構造を有する透明準電膜を有する太陽電池のL - V 特性を示し、曲線Cは従来の無配如性の週間導電膜を有する太陽電池のL - V 特性を示するの明導電膜を有する大照電池のののののである。これらの曲線からの明らかないのを表現で、従来の凹凸構造を有するものの(18m A/d)に比べてそれぞれ13%および25%も増大しており、大きな光電変換効率を有している。

本発明は上述した実施例に限定されるもものではなく残多の変更を加えることができる。例えば上述した例では透明導電膜を1TOを以て形成したがSnOを以て形成することもできる。 さらに上述した実施例では1TOの焼粘体を電子機ビームにより加熱したが、他の手段、例えばレーザビームによって加熱することもできる。

第5 図はガラス基板 1 から透明専電機 2 に入射する光の反射率を示すものであり、曲線 A は本発明によるものを示し、曲線 B は従来の凹凸構造を有するものを示す。これらの曲線から明らかなように本発明の透明導電膜によればほぼ全波反域に亘り従来のものに比べて反射率が低下していることがわかる。特に 600~800ma の数長域における反射率の低下が顕著に現われている。

さらに、第4回に示した太陽電池においては、 ガラス路板上に透明準電膜を形成したが、第7回 に示すようにP型シリコンウエファ11上にn *型 単枯島シリコン暦12を成長させ、その上に本発明 の透明準電膜13を形成することもできる。

(発射の効果)

上述したように本発明の透明準母談によれば、
< 1111 > 輪を基板教面に垂直な方向に配勾させた
ため入射光は多種反射されるようになり、反射に
よる損失を大幅に低減することができる。したが
って、このような透明導電談を有する太陽電池で
は大きな短緒留液が得られ、光電変換効率が著し
く両上する。また、本発明の方法によれば、
強度を 15~30人/秒の範囲とするという値
型によって半数以上の柱状結晶粒を、その

< 111 > 糖が基板製面と垂直な方向となるように 強く配句させることができ、従来の製造設備をほ ほそのまま用いて高い透過率を有する透明導電段 を形成することができる。

4. 図面の簡単な説明

特開昭63-456(6)

手 続 補 正 書(方式)

一1.明細 第11頁第5行の「透明導電膜の顕微鏡 写真、」を「透明導電膜の粒子構造の顕微鏡写 昭和61 年 9 月 9 日 真、」に訂正する。

1. 事件の表示

昭和61年 特 許 顧 第 1 4 2 9 6 6 号

- 2 発明の名称 透明導電護およびその製造方法
- 3. 補正をする者 事件上の関係 特許出獄人 ティーディーケイ株式会社

〒100 東京都千代田区館が瀬三丁目 2番4号 館 山 ビ ル デ ィ ン グ 7 時 電 話 (581) 2 2 4 1 奇 (代表) 4代理人

- 5. 補正命令の日付 昭和 61 年 8 月 2 8 日
- 6. 捕正の対象 明細書の「図面の簡単な説明」の何
- 7. 補正の内容 (別品の通り)

